

# ロールプレス法を用いたフレキシブル色素増感 太陽電池(1)平面プレス法との性能比較

Flexible Dye-Sensitized Solar Cells Fabricated by Roll Press Method (1) Comparison of Roll Press Method and Flat Press Method

柴山 直之<sup>\*1,2</sup> Naoyuki SHIBAYAMA 渡邊 直哉<sup>\*1</sup> Naoya WATANABE 小澤 弘宜<sup>\*3</sup> Hironobu OZAWA 荒川 裕則<sup>\*4</sup> Hironori ARAKAWA

# Abstract

Study on the plastic-substrate dye-sensitized solar cell (F-DSC) fabricated by the roll press method was investigated in terms of applied pressure, roll rotation rate, TiO<sub>2</sub> film thickness and cell size. Efficiency ( $\eta$ ) of F-DSC fabricated by the roll press under 120 MPa was almost the same as that fabricated by the flat press,  $\eta$ =5.6% for a small F-DSC (0.25 cm<sup>2</sup>). With increasing TiO<sub>2</sub> film thickness over 6 µm,  $\eta$  became inferior to the flat press because of low dye adsorption. However, the roll press method was superior to the flat press method in fabrication of large-sized F-DSCs.  $\eta$ =5.5% was obtained by the roll press method but  $\eta$ =3.2% was obtained by the flat press method for industrial mass production of F-DSC with a low cost.

**キーワード**:フレキシブル色素増感太陽電池、プラスチック基板、ロールプレス法作製 *Key Words*: Flexible dye-sensitized solar cell, Plastic-substrate, Fabrication by roll press method

# 1. はじめに

色素増感太陽電池(DSC)は変換効率が比較的高く、簡便な製 造装置を用いて安価に作製できるため、次世代太陽電池の一 つとして期待されている。<sup>(1),(2)</sup>特に、透明な導電性プラスチ ック・フィルムを光電極基板に用いた場合、ガラス基板と比 ベ、軽量・フレキシブルな DSC の作製が可能になる。更に、 製造方法にロール・ツー・ロール (Roll to Roll) プロセスを 用いることで、低コストでの大量生産が可能となる。しかし、 基板にフィルムを用いるフレキシブル色素増感太陽電池 (F-DSC)は、一般的にガラス基板を用いた DSC よりも変換効 率が低い。この理由は、TiO2光電極の作製方法が異なるため である。ガラス基板 DSC の場合、TiO2光電極の形成に 500℃ 以上の高温焼成を行う。これにより、TiO2光電極に良好な電 子伝導経路が形成され、高い変換効率を達成することができ る。これに対して、フィルム基板は、その耐熱性が低いため 高温焼成を行うことができない。そのため、F-DSC に用いる

(〒162-0826 東京都新宿区市ヶ谷船河原町 12-1)
 e-mail:h. arakawa@ci. kagu. tus. ac. jp
 (原稿受付: 2014年1月7日)

TiO<sub>2</sub> 光電極の作製には、高温焼成法以外の方法が検討されて きた。<sup>(3)-(11)</sup>例えば宮坂らは、有機バインダーを含まないTiO<sub>2</sub> ナノ粒子ペーストをフィルム基板に塗布後、低温(~130°C) で乾燥させTiO<sub>2</sub> 光電極を形成し、これを用いたF-DSCで疑 似太陽光照射下(1sun)、変換効率 5.8% を達成した。<sup>(3)</sup>そ の他、プレス法<sup>(4)-(7)</sup>、電気泳動析出法<sup>(8)</sup>、CVD 法<sup>(9)</sup>、スプレ ー法<sup>(10)</sup>、パルスレーザ堆積法<sup>(11)</sup>、転写法<sup>(12)</sup>などが報告さ れている。中でもプレス法は、常温でTiO<sub>2</sub> 光電極を作製で き興味深い。Hagfeldtらはこの方法を用いて作製したF-DSC で、微弱光(0.1 sun)照射下で、変換効率 5.5%を達成した。<sup>(4)</sup>Y. B. Cheng らは、冷間等方圧加工(cold isostatic pressing)法を用 いて、F-DSC を作製し、変換効率 7.5%を達成した。<sup>(5)</sup>

我々は、これまでに室温平面プレス法を用い、光閉じ込め 効果の高い TiO2 光電極を作製し F-DSC の現在の最高性能で ある 8.1%を達成している。<sup>()-(7)</sup>しかし、平面プレス法はバッ チ方式であり、F-DSC の実用化の観点からは生産性が低い。

そこで、本研究では、室温で連続生産が可能なロールプレ ス法を用いて F-DSC を作製し、その特徴や、平面プレス法 F-DSC との違いを明らかにすることを目的とした。これまで ロールプレス法で作製した F-DSC の研究は報告されていな い。また、検討結果から、ロールプレス法は、平面プレス法 に比べて、大面積の F-DSC の作製において高い変換効率を 得られ、実用化に有利な方法であることが明らかとなった。

<sup>\*1</sup> 東京理科大学総合化学研究科大学院生

<sup>\*2</sup> 凸版印刷株式会社総合研究所

<sup>\*3</sup> 東京理科大学工学部助教

<sup>\*4</sup> 東京理科大学工学部教授

## 1. 実験

#### 2.1. TiO2ペーストの作製

TiO<sub>2</sub>ペーストに用いる平均粒子径 20 nm と 100nm の TiO<sub>2</sub> ナノ粒子は文献に従い合成した。<sup>(6)</sup>作製した TiO<sub>2</sub> の粒子径 は走査型電子顕微鏡(SEM)と X 線回折 (XRD) を用いて決定 した。次に、 作製した 20 nm と 100 nm の TiO<sub>2</sub>ナノ粒子を 重量比 7:3 で混合し、TiO<sub>2</sub>濃度が 10 wt%の水溶媒を用いた TiO<sub>2</sub>ペーストを作製した。<sup>(7)</sup>

### 2.2. TiO2 光電極の作製

作製した TiO<sub>2</sub> ペーストを、UV-オゾン処理を施した ITO-PEN フィルム(凸版印刷社製、基板抵抗 15Ω)上にド クターブレード法を用いて、所定の膜厚に塗布し、室温で乾 燥させた。次に、TiO<sub>2</sub> 光電極を 5mm 角または 10mm x 65mm (6.5cm<sup>2</sup>)の矩形に成型後、平面プレス機(東洋精機製 Mini Test Press-10)またはロールプレス機(富士産機製 FSK-059) を用いて加圧処理を行い、TiO<sub>2</sub> 光電極を作製した。また、ロ ールプレス法では、ロール間距離(クリアランス)とロール の回転速度の影響を検討した。プレス圧力の測定にはプレス ケール(富士フイルム社製)を用いた。

### 2.3. 色素増感太陽電池の作製とその評価

用いた増感色素 4,4'-dicarboxyl-2,2'-bipyridyl ruthenium dithiocyanate tetra butyl ammonim salt (N719) は文献に従って 合成した。(12)色素溶液はアセトニトリル:t-ブタノール= 1:1(v/v)の混合溶媒に N719(5 x 10<sup>4</sup> mol/L)を溶解させること により作製した。加圧処理した TiO2 光電極を UV-オゾン処 理後、色素溶液に入れ 24 時間浸漬を行うことで、増感色素 の TiO2 光電極への担持を行った。5mm 角(0.25cm<sup>2</sup>)F-DSC の 対極には Pt をスパッタした FTO ガラスを用い、矩形(6.5 cm<sup>2</sup>)F-DSCの対極にはPtをスパッタしたTi箔を用いた。TiO2 光電極と対極は膜厚 30 μm のスペーサーフィルムを挟んで 固定し、両極間に電解液を注入した。電解液は、0.05 mol/L-I2 0.10 mol/L-LiI, 0.60 mol/L-1,2-dimethyl-3- propyl imidazolium iodide (DMPImI), 0.50 mol/L-tert-butyl pyridine (TBP)を含むア セトニトリル溶液である。太陽電池性能の測定には、ソーラ ーシュミュレーター(YSS-150A, Yamashita Denso Co.Ltd.)を 用いた。照射光量はSiフォトダイオード(BS-520 Bunkokeiki Co.Ltd.)により AM1.5, 100 mW/cm<sup>2</sup>(1sun)に校正した。I-V 特 性はソースメーター(R6246 Advantest Co. Ltd.)を用いた。また、 面積校正には、マイクロスコープ(VHX-200 Keyence Co. Ltd.) を用いた。F-DSC の物性測定法として、X 線回折(XRD)、査 型電子顕微鏡(SEM)、比表面積細孔分布測定(BET)、電気化学 的抵抗解析(EIS)、原子力間顕微鏡(AFM)等を用いた。

### 2. 結果と考察

# 3.1. 加圧方法の違いが性能に及ぼす影響

平面プレス法とロールプレス法の模式図を Fig. 1、Fig. 2 に

示す。平面プレス法では、面状に圧力が加わる。そのため、 加圧する TiO<sub>2</sub> 光電極の面積の増加に応じて、加圧能力の高 い装置を用いる必要がある。さらに全面を均一に加圧するた め高い平面性を確保する必要もある。

一方、ロールプレス法では、ロールとロールに挟まれている場所に対して線状に圧力を加えることができる。つまり、 TiO2光電極の面積が増加しても、同じ能力の加圧装置で全面を均一に加圧することができる。また、TiO2光電極に加わる 圧力は、ロール回転速度とクリアランスに依存する。



Fig. 1. Diagram of F-DSC fabrication by flat press method



Fig. 2. Diagram of F-DSC fabrication by roll press method



Fig. 3. Relation between pressure of roll press and clearance (a) Roll rotation rate: 1 rpm, (b) Roll rotation rate: 3 rpm

ロールプレスのロール回転速度とクリアランスが TiO2 光

Rotation rate	Clearance	Pressure	TiO <sub>2</sub> film thickness after press	Jsc	Voc	FF	Efficiency
[rpm]	[µm]	[Mpa]	[µm]	[mA/cm <sup>2</sup> ]	[V]	[-]	[%]
1	190	90-100	4.0	8.7	0.77	0.67	4.4
1	180	100-110	4.0	9.3	0.75	0.67	4.6
1	170	110-120	4.0	9.2	0.75	0.67	4.6
1	160	110-120	4.0	9.3	0.77	0.70	5.0
1	150	110-130	4.0	10.4	0.76	0.71	5.6
3	190	90-100	4.0	9.9	0.74	0.67	4.9
3	180	100-115	4.0	9.7	0.78	0.71	5.3
3	170	100-120	4.0	9.0	0.70	0.67	4.2
3	160	115-125	4.0	9.9	0.74	0.67	4.9
3	150	120-130	4.0	10.7	0.76	0.69	5.6

Table 1 Influence of roll press conditions on cell performances of flexible-substrate dye-sensitized solar cells

電極に加わる圧力に及ぼす影響を Fig. 3 に示す。ロールの回

転速度が1rpmの時は、クリアランスの減少に伴い、ロール

Electrolyte: 0.05 M-I <sub>2</sub> , 0.6M-DMPImI,0.5M-TBP, 0.1M-Li in acetonitrile solvent, Dye : N719, Cell area: 0.25 cm <sup>2</sup> (Open cell),
Photoelectrode substrate: ITO-PEN, Counter electrode: Pt/FTO/Glass, Measurement condition: AM 1.5, 100 mW / cm <sup>2</sup>

プレス圧がほぼ比例して増加した。一方、回転速度が3rpm の時は、クリアランスの減少に伴い、ロールプレス圧は増 加するものの、一次の比例関係ではなかった。

次に、ロールの回転速度とクリアランスが F-DSC の変 換効率に与える影響を検討した。TiO2 光電極の膜厚は変 換効率に影響を与えるため、加圧後の TiO2 光電極の膜厚 が 4.0 µm となるようクリアランスを調整した。これらの 検討結果を Table.1 に示す。この結果から、ロールの回転 速度が1rpmの場合、ロールプレス圧力の増加(クリアラ ンスの減少)により開放電圧(Voc)に大きな変化は無かっ たが、短絡電流(Jsc)は8.7 mA/cm<sup>2</sup>から10.4 mA/cm<sup>2</sup> へと顕 著に増加し、ffも 0.67 から 0.71 へと増加した。結果とし て変換効率は、4.4%から5.6%へと大きく向上した。一方、 ロールの回転速度が3rpmの場合は、クリアランスを減少 させ、圧力を増加させたものの、圧力と Jsc、Voc、FF の 間に明確な相関は無く、変換効率にも傾向が見られなかっ た。その原因として、回転速度が速いため TiO2 光電極に 均一に圧力が加わらなかったことや、TiO2 光電極の一部 に亀裂が観察されたことから早い回転速度により TiO2 光 電極の内部亀裂や基板からの剥離などが考えられた。

回転速度の違いが F-DSC の物性に及ぼす影響を明らか にするために、電気化学的抵抗解析(EIS)を検討した。 EIS は、色素増感太陽電池の性能を解析する方法として有 効な手法である。<sup>(14)</sup>Fig.4に示す等価回路が提唱され、こ れと対応する代表的な Nyquist プロットが得られる。<sup>(13)</sup>

等価回路は、基板中の抵抗(R<sub>b</sub>)、光電極と対極中のバル ク抵抗(R<sub>1</sub>)とキャパシタンス(CPE<sub>Pt</sub>/electolyte)、色素担持 TiO<sub>2</sub> 光 電 極 中 の 界 面 抵 抗 (R<sub>2</sub>) と キ ャ パ シ タ ン ス (CPE<sub>dye/TiO2/electrolye</sub>)、電解液中の拡散抵抗(W<sub>diff</sub> または R<sub>3</sub>) で構成される。<sup>(15)</sup>得られる Nyquist プロットは、抵抗成分 の電池構成部分ごとの分布を示し、直線の R<sub>h</sub> に続き三つ の半円(R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>)で現される(Fig. 5)。DSC の各構造と EIS 測定から得られる抵抗成分の関係を Fig. 6 に示す。



Fig. 4. An equivalent circuit model of DSC



Fig. 5. A typical Nyquist plot obtained from EIS of DSC



Fig. 6. Components of DSC and their resistivities

ロールの回転速度が1 rpm と3 rpm の場合の F-DSC の EIS 測定結果を Fig.7 と Fig.8 に示す。Fig.7 より、ロール の回転速度が 1 rpm の場合は、ロールプレス圧力の増加 (クリアランスの減少)により R1 抵抗と R2 抵抗が減少し た。電解液中の拡散抵抗 R3 には大きな変化が無かった。 R1抵抗は、TiO2光電極と対極のバルク抵抗と対極/電解液 界面の抵抗を示している。今回の測定では対極は同一であ るため対極のバルク抵抗には変化が無く、ロールプレス圧 の増加により、TiO2 光電極のバルク抵抗が低下したと考 えられる。つまり、TiO2光電極を構成する TiO2ナノ粒子 間の結着性がプレス圧力の増加により改善したと考えら れる。次に、R2抵抗はTiO2電極/増感色素/電解液界面の抵 抗を示している。R2抵抗の低下は、TiO2光電極の内部(バ ルク)抵抗が減少することにより電荷移動が促進され、そ れに伴いTiO2光電極表面と電解液の界面抵抗(電子の漏れ など)も低下したと推定される。すなわち、回転速度が1 rpm の場合、ロールプレス圧の増加により TiO2 光電極の バルク抵抗および界面抵抗が低下したため Jsc が増加し、 その結果として変換効率が向上したと考えられる。



Fig. 7. Nyquist plots of F-DSCs fabricated under 1 rpm

一方、ロールの回転速度が3rpmでは、ロールプレス圧 力を増加させても、Nyquist plotには圧力との相関性やR<sub>1</sub> やR<sub>2</sub>の大きな減少は観察されなかった。特にR<sub>1</sub>の値が回 転速度 1rpmの場合に比べて2倍以上大きく、これらTiO<sub>2</sub> 光電極内のバルク抵抗が大きいことを示しており、速い回 転速度によりTiO<sub>2</sub>光電極内や基板との間に亀裂や剥離が 存在することが想定される。またFig.7とFig.8を比較し てわかるように全抵抗も回転速度が3rpmの場合が大きい ことがわかる。EIS測定の結果から、回転速度の速い3rpm のロールプレスでは、均一で安定的なTiO<sub>2</sub>光電極を再現 性良く作製することは難しいことが示唆され、ロールプレ スの回転速度は1rpmが好ましいことが分かった。

次に、比較のため、平面プレス法で F-DSC を作製した。 その結果を Table. 2 に示す。また、平面プレス法を用いて 作製した F-DSC の EIS 測定結果を Fig. 9 に示す。Table. 2 から、ロールの回転速度が 1 rpm の場合と同様に、TiO2 光電極に加える圧力の増加に伴って、Voc に変化は無い が、Jsc は 8.7 mA/cm<sup>2</sup> から 10.4 mA/cm<sup>2</sup> へ、FF は 0.67 から 0.71 へと増加し、変換効率は 4.4% から 5.6% に向上した。

また Fig.9 の EIS の結果から、加圧に伴い R<sub>1</sub>抵抗と R<sub>2</sub> 抵抗が共に低下し、この結果は、ロールプレスの 1 rpm の 際の傾向と一致した。このことから、ロールの回転速度が 1 rpm で作製した F-DSC は、平面プレスで作製した F-DSC と同様の性能が得られることが明らかとなった。



Fig. 8. Nyquist plots of F-DSCs fabricated under 3 rpm

Table 2 Performances of F-DSCs fabricated by flat press

Pressure	Jsc	Voc	FF	Efficiency
[Mpa]	mA/cm <sup>2</sup>	[V]	[-]	[%]
93	8.7	0.77	0.67	4.4
100	9.3	0.75	0.67	4.7
107	9.2	0.75	0.67	4.6
114	9.3	0.77	0.70	5.0
121	10.4	0.76	0.71	5.6

Electrolyte: The same electrolyte of Table 1, Cell area: 0.25 cm<sup>2</sup>, Photoelectrode substrate: ITO-PEN, Counter electrode: Pt/FTO/Glass, Measurement condition: AM 1.5, 100 mW / cm<sup>2</sup>



Fig. 9. Nyquist plots of F-DSCs fabricated by flat press

## 3.2. TiO2 電極の膜厚が性能に与える影響

ロールプレス法を用いて作製した TiO<sub>2</sub> 光電極は、 膜厚約 10 μm まで作製することができ、それ以上の

Table 5 Influence of 1102 min encourses of photoelectroue on solar cen perior manees of F-DSC						
Press method	TiO <sub>2</sub> film thickness	Jsc	Voc	FF	Efficiency	Dye adsorbed
	[µm]	[mA/cm <sup>2</sup> ]	[V]	[-]	[%]	$\times$ 10 <sup>-8</sup> [mol/cm <sup>2</sup> ]
	4	9.3	0.75	0.67	4.7	2.0
	6	11.9	0.74	0.73	6.4	4.0
Flat press method	8	13.4	0.75	0.72	7.2	6.5
	10	13.5	0.74	0.74	7.4	8.0
	4	9.3	0.75	0.67	4.7	2.8
<b>D</b> II (1 1	6	11.7	0.75	0.68	5.8	3.3
Roll press method	8	13.0	0.73	0.69	6.6	5.2
	10	13.0	0.73	0.68	6.5	6.1

Table 3 Influence of TiO<sub>2</sub> film thickness of photoelectrode on solar cell performances of  $F_{-}DSC$ 

#### 膜厚では TiO2 膜が基板から剥離した。Table 3 には

Electrolyte: I<sub>2</sub> :0.05 M, DMPImI: 0.6 M, TBP: 0.5 M, LiI: 0.1 M in acetonitrile solvent, Dye : N719, Cell area:0.25 cm<sup>2</sup>

(Open cell), Photoelectrode substrate: ITO-PEN, Counter electrode: Pt/FTO/Glass, Measurement condition: AM 1.5, 100 mW / cm<sup>2</sup>

TiO2 光電極の TiO2 膜厚が性能に及ぼす結果を示す。 平面プレス法およびロールプレス法を用いて作製し た F-DSC の性能は、いずれにおいても TiO2の膜厚 が増加するにつれて、Jsc が増加し、Voc と FF は大 きく変化しないため、性能は向上した。しかし、膜 厚 8 μm 以上では Jsc が飽和したため、変換効率も飽 和した。これは、TiO2 光電極の膜厚増加によって色 素吸着量が増加するが、色素による入射光の吸収飽 和と、膜厚の増加による TiO2 光電極中の電荷移動抵 抗の増大が原因と考えられる。

ロールプレス法により作製した F-DSC は、膜厚が厚く なると、平面プレス法に比較して変換効率が低かった。こ れはロールプレス法で色素吸着量が低いことが一因であ ると考えられる。色素吸着量は、TiO2 光電極の表面積に 依存するので、二つのプレス法を用いて作製した TiO2 光 電極を ITO-PEN フィルム基板から剥ぎ取り、BET 表面積 を測定した。その結果、ロールプレス法で作製した TiO2 光電極の表面積は 41.0 m<sup>2</sup>/g、平面プレス法では、表面積 は 45.6 m<sup>2</sup>/g であった。ロールプレス法で作製した TiO2 光 電極の方が平面プレス法で作製した TiO2 光電極よりも約 10%表面積が小さく、色素吸着量が少ないことが変換効率 が低くなった一因と考えられる。

## 3.3. TiO2 光電極の表面形状の差

平面プレス法とロールプレス法で作製した TiO<sub>2</sub> 光電極の表面を SEM と AFM を用いて観察した。その結果をそれぞれ Fig. 10 と Fig.11 に示す。平面プレス法で作製した TiO<sub>2</sub> 光電極の表面では、全面にランダムな凹凸起伏を持

## っており、多孔質構造が確認できた。

一方、ロールプレス法の場合は、平面プレス法を用いて 作製した TiO<sub>2</sub> 光電極よりも緻密であり規則的かつ均一な 波状凹凸面を持っており、ロールプレスの処理方向に対し て平行に波の山と谷の痕跡が存在していることが明らか となった。ロールプレス法の場合、表面が緻密なため、膜 厚が厚くなると TiO<sub>2</sub> 光電極全体への色素溶液の浸透が悪 くなり、結果として膜厚が6μm以上の厚い場合に色素吸 着量が低下し、色素吸着状態が不均一になり、ffが大きく 低下することも変換効率が低下した一因と考えられた。



Fig. 10. SEM (left) and AFM (right) images of TiO<sub>2</sub> photoelectrode fabricated by flat press method





#### 3.4. 大面積セルの性能比較

実用化を想定し、F-DSC のセル面積を 5mm 角 (0.25cm<sup>2</sup>) から 10mm x 65mm (6.5cm<sup>2</sup>)へと増加させた場合の性能を 検討した。結果を Table 4 に示す。平面プレス法では、面 積の増加により、Jsc は 13.4 mA/cm<sup>2</sup> から 8.7 mA/cm<sup>2</sup> へと 大きく低下した。Voc も 0.75 V から 0.68V へと低下し、

FF は 0.72 から 0.52 へと大きく低下した。結果として変換 効率は 7.2%から 3.2%へと大幅に低下した。これは、平面 プレス法では、大きな面積に均一に 120MPa 程度の高い圧 力を付与することが難しいため、TiO<sub>2</sub> 光電極内で圧力ム ラが生じ、変換効率が低下したためであると考えられる。

一方、ロールプレス法では、Jsc は 13.0 mA/cm<sup>2</sup>から 12.7 mA/cm<sup>2</sup>へ、Voc は 0.73 V から 0.66 V へとそれぞれ低下した。また、FF は 0.69 から 0.64 とわずかに減少するものの平面プレスを用いた場合と比べて、減少幅は少なかった。結果として、変換効率は 6.5%から 5.5%へとわずかに低下した。ロールプレス法では、面積が拡大した場合でも、線圧は一定であるため、大面積に均一に圧力を付与することができる。そのため、圧力ムラが生じないため、変換効率を維持することができたと考えられる。ロールプレス法が大面積セルの作製に有効であることが明らかとなった。

 Table 4 Influence of cell area on performances of F-DSCs
 fabricated by both flat press method and roll press method

	area	Jsc	Voc	FF	Efficiency
Press method	[cm <sup>2</sup> ]	[mA/cm <sup>2</sup> ]	[V]	[-]	[%]
Flat press	0.25	13.4	0.75	0.72	7.2
method	6.5	8.7	0.68	0.52	3.2
Roll press	0.25	13.0	0.73	0.69	6.6
method	6.5	12.7	0.66	0.64	5.5

Electrolyte: The same electrolyte of Table 1, (Sealed cell),  $TiO_2$  film thickness: 8 µm, Photoelectrode substrate: ITO-PEN, Counter electrode: Pt/Ti, Measurement condition: AM 1.5, 100 mW / cm<sup>2</sup>

## 3. まとめ

平面プレス法とロールプレス法を用いて TiO<sub>2</sub> 光電極を 作製し、加圧方法の違いが F-DSC の性能に与える影響を 詳細に検討した。ロールの回転速度は 3rpm よりも 1rpm が、均一で再現性の良い TiO<sub>2</sub> 光電極が作製できることが わかった。5mm 角、4μm 程度の TiO<sub>2</sub> 光電極膜厚では、平 面プレスと同等の性能が確認され、変換効率 5.6%が得ら れた。膜厚が6μm以上の厚い場合、ロールプレス法では、 TiO<sub>2</sub> 光電極表面が緻密になり、色素の吸着状態が悪くな り、平面プレス法より性能が劣った。ロールプレス法を用 いた F-DSC は大面積化の際、平面プレス法より高い性能 を得ることができた。面積 6.5 cm<sup>2</sup> において、変換効率 5.5%を達成することができた。ロールプレス法は、低コ ストで大量生産可能な方法であり、F-DSC の実用化のため には欠かせない技術であることが明らかとなった。

参考文献

- 1) B. O'Regan and M. Grtäzel, Nature, 1991, 353, 737.
- 2) M. Grätzel, Chem. Lett., 2005, 34, 8.
- T. Miyasaka and Y. Kijitori, J. Electrochem. Soc., 2004, 151, A1767.
- 4) (a) H. Lindström, A. Holmberg, E. Magnusson, L. Malmqvist and A. Hagfeldt, J. Photochem. Photobiol., A, 2001, 145, 107; (b) H. Lindström, A. Holmberg, E. Magnusson, S. E. Lindquist, L. Malmqvist and A. Hagfeldt, Nano Lett., 2001, 1, 97; (C) G. Boschloo, H. Lindstrom, E. Magnusson, A. Holmberg and A. Hagfeldt, J. Photochem. Photobiol., A, 2002, 148, 11.
- F. Huang, D. Chen, Q. Li, R. A. Caruso and Y. B. Cheng, *Appl. Phys. Lett.*, 2012, **100**, 123102.
- T. Yamaguchi, N. Tobe, D. Matsumoto and H. Arakawa, Chem. Commun., 2007, 4767.
- T. Yamaguchi, N. Tobe, D. Matsumoto, T. Nagai and H. Arakawa, Sol. Energy Mater. Sol. Cells., 2010, 94, 812.
- T. Miyasaka, Y. Kijitori, T. N. Murakami, M. Kimura and Uegusa, *Chem. lett.*, 2002, **31**, 1250.
- T. N. Murakami, Y. Kijitori, N. Kawashima and T. Miyasaka, *Chem. lett.*, 2003, **32**, 1076.
- J. Halme, J. Saarinen, P. Lund, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 2010, 94, 2283.
- H, Pan, S. H. Ko, N. Misra and C. P. Grigoropoulos, *Appl. Phys. Lett.*, 2009, 94, 071117.
- M. Dürr, A. Schmid, M. Obermaier, S. Rosselli, A. Yasuda and G. Nelles, *Nat. Mater.*, 2005, 4, 607.
- Md. K. Nazeeruddin, S. M. Zakeeruddin, R. Humphry-Baker, M. Jirousek, P. Liska, N. Vlachopoulos, V. Shklover, C.-H. Fischer and M. Grtäzel, *Inorg. Chem.*, 1999, **38**, 6298.
- 14) L. Han, N. Koide, Y. Chiba, A. Islam, R. Komiya, N. Fuke, A. Fukui and R. Yamanaka, *Appl. Phys. Lett*, 2005, 86, 213501.
- T. Hoshikawa, M. Yamada, R. Kikuchi and K. Eguchi, J. Electrochem. Soc., 2005, 152, E68.